

บัญชีภาพประกอบ

	หน้า
ภาพที่ 2.1 (ก) แสดงการเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าเป็นความเย็น (ข) แสดงการเปลี่ยนความร้อนเป็นกระแสไฟฟ้าของ วัสดุผันไฟฟ้าจากความร้อน	13
ภาพที่ 2.2 ความสัมพันธ์ของวัสดุผันไฟฟ้าจากความร้อนกับค่าสัมประสิทธิ์ซีเบค สภาพนำไฟฟ้าและสภาพนำความร้อนของวัสดุผันไฟฟ้าจากความร้อน	15
ภาพที่ 2.3 แสดงไดอะแกรมการวัดสภาพต้านทานไฟฟ้า	19
ภาพที่ 2.4 แสดงเครื่องมือที่ใช้วัดการแผ่ความร้อนด้วยเครื่องเลเซอร์แฟรช	21
ภาพที่ 2.5 แสดงเทคนิควิธีขั้วไฟฟ้าที่จุด	22
ภาพที่ 2.6 ตัวอย่างกราฟการหาค่าความถี่แคเรียด (F)-ความดัน (P) สำหรับเซลล์ที่ความดันสูง	23
ภาพที่ 2.7 ผลการวัดสภาพต้านทานไฟฟ้า สัมประสิทธิ์ซีเบค สภาพนำความร้อน และไดเมนเลสพีเกอรรูออพเมริทของเลดเทลลูไรด์	24
ภาพที่ 2.8 ความถี่แคเรียด-ความดันของสารประกอบเลดเทลลูไรด์ และ $Pb_{1-x}Sn_xTe$	25
ภาพที่ 2.9 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์และภาพ SEM ของเลดเทลลูไรด์ สังเคราะห์ที่อุณหภูมิ $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 30 นาที ด้วยวิธี low-temperature aqueous chemical route	26
ภาพที่ 2.10 บริเวณตามขวางและตามยาวทางแสงของความถี่โฟนอนกับฟังก์ชัน ของแลตทิซพารามิเตอร์ของเลดเทลลูไรด์	26
ภาพที่ 2.11 ความสัมพันธ์ระหว่างสัมประสิทธิ์ซีเบคกับฟังก์ชันอุณหภูมิ ของ $Pb_{0.55}Te_{0.45}$	27
ภาพที่ 2.12 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพนำไฟฟ้ากับฟังก์ชันอุณหภูมิ ของ $Pb_{0.55}Te_{0.45}$	27
ภาพที่ 2.13 ความสัมพันธ์ระหว่างพีเกอรรูออพเมริทกับฟังก์ชันอุณหภูมิ ของ $Pb_{0.55}Te_{0.45}$	28

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

หน้า

ภาพที่ 2.14	ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับ (a) สภาพนำไฟฟ้า (b) สัมประสิทธิ์ซีเบค (c) เพาเวอร์แฟกเตอร์ และ (d) ZT ค่าและสภาพนำความร้อนเปรียบเทียบกับเอกสารอ้างอิง [13] A. Kosuga et al. และ [14] H. Wang et al. สำหรับสารตัวอย่างเลดเทลลูไรด์ และ LAST18	29
ภาพที่ 2.15	ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับสภาพนำไฟฟ้าและสัมประสิทธิ์ซีเบคของเลดเทลลูไรด์ที่เผาผนึกภายใต้เงื่อนไข HPHT	30
ภาพที่ 2.16	ค่า ZT ของเลดเทลลูไรด์ที่เผาผนึกภายใต้สุญญากาศ	31
ภาพที่ 2.17	ความหนาแน่นอิเล็กตรอนสามมิติของหน่วยเซลล์เลดเทลลูไรด์	32
ภาพที่ 2.18	(a) รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของผงเลดเทลลูไรด์ที่สังเคราะห์ด้วยวิธี alkaline reducing chemical route ที่อุณหภูมิ 100°C เป็นเวลา 48 ชั่วโมง และ (b) ภาพ FESEM แห่งนาโนของเลดเทลลูไรด์พร้อมด้วยองค์ประกอบทางเคมีที่เป็นรูปแบบของ EDX	33
ภาพที่ 2.19	สภาพต้านทานไฟฟ้า สัมประสิทธิ์ซีเบค และสภาพนำความร้อนแลตทิซของ $\text{Pb}_{0.5}\text{Sn}_{0.5}\text{Te}$ เผาผนึกที่อุณหภูมิ 900°C และเปิดทิ้งไว้ที่อุณหภูมิ 400°C เป็นเวลา 10 วัน	35
ภาพที่ 2.20	ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับ (a) สภาพต้านทานไฟฟ้า (b) สัมประสิทธิ์ซีเบค (c) สภาพนำความร้อน (d) ZT ของตัวอย่าง $(\text{GeTe})_{1-x}(\text{PbTe})_x$ เมื่อ $x = 0.10, 0.14, 0.18$ และ 0.22	36
ภาพที่ 2.21	ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับสภาพต้านทานไฟฟ้าและสัมประสิทธิ์ซีเบคพหุผลึกโลหะผสมของ $\text{Bi}_2\text{Te}_3\text{-PbTe}$ เตรียมด้วยวิธี spark plasma sintering	37
ภาพที่ 2.22	การเปรียบเทียบสภาพนำความร้อนพหุผลึกของ $\text{Bi}_2\text{Te}_3\text{-PbTe}$ พหุผลึกของ Bi_2Te_3 และก้อนโลหะของ $\text{Bi}_2\text{Te}_3\text{-PbTe}$	37

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

		หน้า
ภาพที่ 2.23	ความสัมพันธ์อุณหภูมิกับ ZT ของพหุผลึกโลหะผสม $\text{Bi}_2\text{Te}_3\text{-PbTe}$ ที่เตรียมด้วยวิธี spark plasma sintering	38
ภาพที่ 2.24	(a) สัมประสิทธิ์ซีเบค (b) สภาพนำความร้อน และ (c) สภาพนำไฟฟ้าของโลหะผสม $\text{Pb}_{0.36}\text{Ge}_{0.64}\text{Te}$ กับ เวลา และอุณหภูมิที่แตกต่างกัน	39

ภาพที่ 2.25	ความสัมพันธ์ของ T (a) และ $T-1/4$ (b) อุณหภูมิกับสภาพต้านทานไฟฟ้าของวัสดุเชิงซ้อนของ $PbTe-CoSb_3$ ต่ำกว่า 75 K สามารถปรับได้ด้วยกฎของ Mott's ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 7.2 K สภาพต้านทานไฟฟ้ามีค่าลดลง	40
ภาพที่ 2.26	ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิกับสัมประสิทธิ์ซีเบค	41
ภาพที่ 2.27	ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิกับสภาพนำความร้อนทั้งหมดของวัสดุเชิงซ้อน $PbTe-CoSb_3$	41
ภาพที่ 2.28	ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิกับ ZT ของวัสดุเชิงซ้อน $PbTe-CoSb_3$	42
ภาพที่ 2.29	(a) ความหนาแน่นสถานะทั้งหมดของพอลิเมอร์ฟ (b) ความหนาแน่นบางส่วนของ Pb ของสถานะของพอลิเมอร์ฟ $PbTe$ (c) ความหนาแน่นบางส่วนของ Te ของสถานะของพอลิเมอร์ฟ	43
ภาพที่ 2.30	อุณหภูมิเดอเบรยของสถานะของพอลิเมอร์ฟ $PbTe$	43
ภาพที่ 2.31	ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิกับ ZT ของวัสดุเลดเทลลูไรด์ เลดเซลเลไนต์ และ เลดซัลไฟ	44
ภาพที่ 2.32	ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิกับ (a) สภาพนำไฟฟ้า (b) สัมประสิทธิ์ซีเบคของเลดเทลลูไรด์ (ข) แสดงแผ่นเซรามิก	45 28

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

	หน้า	
ภาพที่ 2.33	สภาพนำความร้อนแลตทิซของ SMNWs และ STNWs กับฟังก์ชันของเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 nm จากการจำลอง MD กับ BTE เปรียบเทียบกับการทดลอง [6] J.W. Roh et al. (2012) ในช่วงอุณหภูมิ 300–500 K	45
ภาพที่ 3.1	คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงที่ใช้คำนวณ	46
ภาพที่ 3.2	เครื่อง X-RAY DIFFRACTOMETER (XRD) รุ่น XRD6100 บริษัท Shimadzu ของศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทรอนิกส์	56
ภาพที่ 3.3	หลักการการทำงานของเครื่อง X-Ray diffractometer	57
ภาพที่ 3.4	เครื่องตัดสาร	58
ภาพที่ 3.5	เครื่องขัดสาร	58

ภาพที่ 3.6	เครื่องวัดความหนาแน่น	59
ภาพที่ 3.7	เครื่องวัดความแข็ง	58
ภาพที่ 3.8	เครื่องวัดสมบัติผันไฟฟ้าจากความร้อน	60
ภาพที่ 3.9	การวัดสัมประสิทธิ์ซีเบค	61
ภาพที่ 3.10	การวัดสภาพต้านทานไฟฟ้า	62
ภาพที่ 4.1	คลัสเตอร์โมเดลอะตอม $Pb_{13}Te_{14}$	63
ภาพที่ 4.2	ระดับพลังงานของคลัสเตอร์โมเดลอะตอม $Pb_{13}Te_{14}$	64
ภาพที่ 4.3	ความหนาแน่นสถานะของคลัสเตอร์โมเดลอะตอม $Pb_{13}Te_{14}$	65
ภาพที่ 4.4	คอนทัวร์แม็พของคลัสเตอร์โมเดลอะตอม Pb_4Te_4	66
ภาพที่ 4.5	ฟังก์ชันคลื่นของคลัสเตอร์โมเดลอะตอม Pb_4Te_4	67
ภาพที่ 4.6	ความสัมพันธ์ของแลตทิซพารามิเตอร์กับอุณหภูมิของเลดซัลไฟด์ เลดเซลิไนต์ เลดเทลลูไรด์ และแคดเมียมเทลลูไรด์	68
ภาพที่ 4.7	ความสัมพันธ์ของความเค้นกับอุณหภูมิของเลดซัลไฟด์ เลดเซลิไนต์ เลดเทลลูไรด์ และแคดเมียมเทลลูไรด์	69
ภาพที่ 4.8	ความสัมพันธ์ของความเครียดกับอุณหภูมิของเลดซัลไฟด์ เลดเซลิไนต์ เลดเทลลูไรด์ และแคดเมียมเทลลูไรด์	69

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

		หน้า
ภาพที่ 4.9	ความสัมพันธ์ของ Bulk modulus กับอุณหภูมิของเลดซัลไฟด์ เลดเซลิไนต์ เลดเทลลูไรด์ และแคดเมียมเทลลูไรด์	70
ภาพที่ 4.10	ความสัมพันธ์ของ Shear modulus กับอุณหภูมิของเลดซัลไฟด์ เลดเซลิไนต์ เลดเทลลูไรด์ และแคดเมียมเทลลูไรด์	70
ภาพที่ 4.11	ความสัมพันธ์ของ Young's modulus กับอุณหภูมิของเลดซัลไฟด์ เลดเซลิไนต์ เลดเทลลูไรด์ และแคดเมียมเทลลูไรด์	71
ภาพที่ 4.12	โครงสร้างเรขาคณิตคลัสเตอร์อะตอมของเลดซัลไฟด์ เลดเซลิไนต์ เลดเทลลูไรด์ และแคดเมียมเทลลูไรด์ขนาด $4 \times 4 \times 4$ ของหน่วยเซลล์ ออกแบบโดยใช้วิธีพลศาสตร์โมเลกุลที่อุณหภูมิ (a) 300 K และ (b) Bredig transition (700 K)	72
ภาพที่ 4.13	ความสัมพันธ์ของสภาพอัดได้และการขยายตัวเชิงเส้นเนื่องจาก ความร้อนกับอุณหภูมิของเลดซัลไฟด์ เลดเซลิไนต์ เลดเทลลูไรด์ และแคดเมียมเทลลูไรด์	72
ภาพที่ 4.14	ความสัมพันธ์ของความจุความร้อนกับอุณหภูมิของเลดซัลไฟด์	

	เลดเซลีไนต์ เลดเทลลูไรด์ และแคดเมียมเทลลูไรด์เปรียบเทียบกับ Y. Bencherif et al. (2011)	73
ภาพที่ 4.15	ความสัมพันธ์ของสภาพนำความร้อนกับอุณหภูมิของเลดซัลไฟด์ เลดเซลีไนต์ เลดเทลลูไรด์ และแคดเมียมเทลลูไรด์เปรียบเทียบกับ J. Androulakis et al. (2009) และ T. Su et al. (2007)	74
ภาพที่ 4.16	ความสัมพันธ์ของสภาพนำไฟฟ้ากับอุณหภูมิของเลดซัลไฟด์ เลดเซลีไนต์ เลดเทลลูไรด์ และแคดเมียมเทลลูไรด์เปรียบเทียบกับ T. Su et al. (2009)	75
ภาพที่ 4.17	รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ที่มุมตกกระทบ 2θ ในช่วง 10-90 ในแต่ละระนาบผลึกของเลดเทลลูไรด์	75
ภาพที่ 4.18	รูปทรงของก้อนเลดเทลลูไรด์	76

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

		หน้า
ภาพที่ 4.19	รอยกตของหวัคระดับไมโครบนผิวของเลดเทลลูไรด์	76
ภาพที่ 4.20	ความสัมพันธ์ของสภาพต้านทานไฟฟ้ากับอุณหภูมิของเลดเทลลูไรด์ เปรียบเทียบกับรายงานของ Y.L. Pei et al. (2012)	77
ภาพที่ 4.21	ความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์ซีเบคกับอุณหภูมิของเลดเทลลูไรด์ เปรียบเทียบกับรายงานของ Y.L. Pei et al. (2012)	78
ภาพที่ 4.22	ความสัมพันธ์ของสภาพนำความร้อนกับอุณหภูมิของเลดเทลลูไรด์ เปรียบเทียบกับรายงานของ Y.L. Pei et al. (2012)	79
ภาพที่ 4.23	ความสัมพันธ์ของ ZT กับอุณหภูมิของเลดเทลลูไรด์เปรียบเทียบกับ กับรายงานของ Y.L. Pei et al. (2012)	80